



Maßbild mit Anschlußbelegung

Wärmewiderstände:  $R_{thja} \leq 125 \text{ K/W}^1$  $R_{thje} \leq 10 \text{ K/W}$ SCE 535/537/539-npn-, SCE 536/538/540-pnp- Silizium-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren  
für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik

## Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SCE 535/536	SCE 537/538	SCE 539/540	Einheit
$ U_{CBO} $	45	60	100	V
$ U_{CEO} $	45	60	80	V
$ U_{EBO} $	5	5	5	V
$ I_C $	1	1	1	A
$ I_{CM} $	1,5	1,5	1,5	A
$ I_B $	0,2	0,2	0,2	A
$P_{tot}$ ( $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ ) <sup>1)</sup>	1	1	1	W
$T_j$	150	150	150	$^\circ\text{C}$
$T_a$	-55 bis 125	-55 bis 125	-55 bis 125	$^\circ\text{C}$

1) Transistor auf Keramiksubstrat 0,7 cm dick, 2,5 cm<sup>2</sup> Fläche

# Statische Kennwerte ( $T_a = 25^\circ C$ )

	SCE 535/536	SCE 537/538	SCE 539/540	Einheit
$ U_{(BR)CBO} $ ( $ I_C  = 1 \text{ mA}$ )	45	60	100	V
$ U_{(BR)CEO} $ ( $ I_C  = 50 \text{ mA}$ )	45	60	80	V
$ U_{(BR)EBO} $ ( $ I_E  = 10 \mu\text{A}$ )	5	5	5	V
$ I_{CBO} $ ( $ U_{CB}  = 30 \text{ V}$ )	$\leq 100$	$\leq 100$	$\leq 100$	nA
$ U_{CEsat} $ ( $ I_C  = 500 \text{ mA}$ , $ I_B  = 50 \text{ mA}$ )	$\leq 500$	$\leq 500$	$\leq 500$	mV
$ U_{BEsat} $ ( $ I_C  = 500 \text{ mA}$ , $ I_B  = 50 \text{ mA})^1$	$\leq 1,3$	$\leq 1,3$	$\leq 1,3$	V
$ U_{BE} $ ( $ U_{CE}  = 2 \text{ V}$ , $ I_C  = 500 \text{ mA})^1$	$\leq 1$	$\leq 1$	$\leq 1$	V
$h_{21E}$	$> 25$	$> 25$	$> 25$	
$( U_{CE}  = 2 \text{ V},$ $ I_C  = 5 \text{ mA})^1$				
$( U_{CE}  = 2 \text{ V},$ $ I_C  = 150 \text{ mA})^1$				
Gruppe A	40 bis 100	40 bis 100	40 bis 100	
Gruppe B	63 bis 160	63 bis 160	63 bis 160	
Gruppe C	100 bis 250	100 bis 250	100 bis 250	
$( U_{CE}  = 2 \text{ V},$ $ I_C  = 500 \text{ mA})^1$			1) impulsmäßige Messung, $t_p = 300 \mu\text{s}$ , $t_p/T = 0,01$	

# Dynamische Kennwerte ( $T_a = 25^\circ C$ )

	SCE 535/536	SCE 537/538	SCE 539/540	Einheit
$f_T$ ( $ U_{CE}  = 10 \text{ V}$ , $ I_C  = 50 \text{ mA}$ , $f = 20 \text{ MHz}$ )	$> 50$	$> 50$	$> 50$	MHz